特許庁 本 国 日 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 9月19日

Q77508 Hidekazu YAMAZAKI, et al. CELLULOSE ESTER FILM AND PRODUCING METHOD THEREOF

Date Filed: September 17, 2003

(202) 293-7060 Darryl Mexic 1 of 1

番 願

Application Number:

特願2002-273896

[ST.10/C]:

[JP2002-273896]

出 Applicant(s):

富士写真フイルム株式会社

2003年 4月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

P20020919G

【提出日】

平成14年 9月19日

【あて先】

特許庁長官

殿

【国際特許分類】

B29D 7/00

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株

式会社内

【氏名】

山崎 英数

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株

式会社内

【氏名】

中村 敏和

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株

式会社内

【氏名】

宮地 洋史

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【氏名又は名称】

富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】

100075281

【弁理士】

【氏名又は名称】

小林 和憲

【電話番号】

03-3917-1917

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

011844

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 セルロースエステルフイルム及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 赤外線吸収光度スペクトルの $520cm^{-1}\sim480cm^{-1}$ の 範囲にピークを有することを特徴とするセルロースエステルフイルム。

【請求項2】 セルロースエステルと溶媒とからなるドープを流延して得られたセルロースエステルフイルムであって、

その引き裂き強度が、6g以上であることを特徴とするセルロースエステルフィルム。

【請求項3】 赤外線吸収光度スペクトルの $520 \text{ cm}^{-1} \sim 480 \text{ cm}^{-1}$ の 範囲にピークを有することを特徴とする請求項2記載のセルロースエステルフイルム。

【請求項4】 前記セルロースエステルフイルムの厚さ方向のレターデーション値(Rth)が、35nm以上であることを特徴とする請求項1ないし3いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルム。

【請求項5】 前記セルロースエステルフイルムのレターデーション値(Re)が、

前記フイルムを製膜した際の搬送方向を正とし、

-20nm~3nmの範囲であることを特徴とする請求項1ないし4いずれか 1つ記載のセルロースエステルフイルム。

【請求項 6】 前記セルロースエステルフイルムの厚さが、 $35 \mu m \sim 65$ μm の範囲であることを特徴とする請求項 1 ないし 5 いずれか 1 つ記載のセルロースエステルフイルム。

【請求項7】 前記セルロースエステルが、セルロースアシレートであることを特徴とする請求項1ないし6いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルム。

【請求項8】 セルロースエステルなどの固形分と溶媒とからなるドープを 流延ダイから支持体に流延し、ゲル膜を形成して製膜するセルロースエステルフ イルムの製造方法において、 前記ゲル膜を前記支持体から剥ぎ取った後に、

. :

前記ゲル膜中の溶媒量が、前記固形分に対して20重量%~100重量%のときに、

前記ゲル膜を80℃~140℃の温度範囲に制御する工程を含むことを特徴とするセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項9】 セルロースエステルなどの固形分と溶媒とからなるドープを 流延ダイから支持体に流延し、ゲル膜を形成して製膜するセルロースエステルフ イルムの製造方法において、

前記ゲル膜を前記支持体から剥ぎ取った後に、

前記ゲル膜中の溶媒量が、前記固形分に対して20重量%~100重量%のときに、

前記ゲル膜に25kg/m~250kg/mの張力を前記フイルムの幅方向に加える工程を含むことを特徴とするセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項10】 前記ゲル膜を前記支持体から剥ぎ取った後に、

前記ゲル膜中の溶媒量が、前記固形分に対して20重量%~100重量%のときに、

前記ゲル膜を80℃~140℃の温度範囲に制御する工程を含むことを特徴とする請求項9記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項11】 前記ドープを流延後、前記ドープが5℃以下となる工程を含み、

前記セルロースエステルフイルムの赤外線吸収光度スペクトルの 520 cm^{-1} ~480 c m $^{-1}$ の範囲にピークを有することを特徴とする請求項8ないし10いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項12】 前記ドープを流延後、前記ドープが5℃以下となる工程を含み、

前記セルロースエステルフイルムの引き裂き強度が6g以上であることを特徴とする請求項8ないし11いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項13】 前記ドープを流延後、前記ドープが5℃以下となる工程を

含み、

前記セルロースエステルフイルムのレターデーション値(Rth)が、35nm以上であることを特徴とする請求項8ないし12いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項14】 前記フイルムの赤外線吸収光度をオンラインで測定し、5 $20 \text{ cm}^{-1} \sim 480 \text{ cm}^{-1}$ の範囲のピーク強度により、

必要なフイルム物性を実現するため、前記乾燥温度または前記フイルム張力の 少なくともいずれか1条件を最適化することを特徴とする請求項8ないし13い ずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項15】 セルロースエステルなどの固形分と溶媒とからなるドープを流延ダイから支持体に流延し、ゲル膜を形成、乾燥、張力付与により製膜するセルロースエステルフイルムの製造方法において、

前記フイルムの赤外線吸収光度をオンラインで測定し、 $520 \text{ cm}^{-1} \sim 480 \text{ cm}^{-1}$ の範囲のピーク強度により、

必要なフイルム物性を実現するため、前記乾燥温度または前記張力付与の少なくともいずれか1条件を最適化することを特徴とするセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項16】 前記流延ダイに、マニホールドを複数有するマルチマニホールド流延ダイを用いて、

前記支持体に前記ドープを同時もしくは逐次重層流延することを特徴とする請求項8ないし15いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項17】 前記ドープの流れに対して上流側にフィードブロックを備 えた流延ダイを用いて、

前記支持体に前記ドープを同時もしくは逐次重層流延することを特徴とする請求項8ないし16いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項18】 複数の流延ダイを用いて、

前記支持体に前記ドープを同時もしくは逐次重層流延することを特徴とする請求項8ないし17いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項19】 前記セルロースエステルフイルムの厚さが、

20μm~120μmの範囲となるように製膜することを特徴とする請求項8 ないし18いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項20】 前記セルロースエステルが、セルロースアシレートであることを特徴とする請求項8ないし19いずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法。

【請求項21】 請求項19または20記載のセルロースエステルフイルムの製造方法により得られたフイルムを用いて構成された偏光板保護フイルム。

【請求項22】 請求項19または20記載のセルロースエステルフイルムの製造方法により得られたフイルムを用いて構成された光学機能性フイルム。

【請求項23】 請求項19または20記載のセルロースエステルフイルムの製造方法により得られたフイルムを用いて構成された偏光板。

【請求項24】 請求項19または20記載のセルロースエステルフイルムの製造方法により得られたフイルムを用いて構成された液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、セルロースエステルフイルム及びその製造方法並びに製膜されたフィルムを用いて構成された偏光板などに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

透明プラスチックフイルムは近年、液晶ディスプレイの偏光板の保護膜、位相差板等の光学補償フイルム、プラスチック基板、写真用ベースフイルム、あるいは動画用セルや光学フィルタ、さらにはOHPフイルムなどの光学材料として需要が増大している。

[0003]

特に最近、液晶ディスプレイは、その品質が向上したこと、および軽量で携帯性に優れていることから、パーソナルコンピュータやワードプロセッサ、携帯用端末、テレビジョン、さらにはデジタルスチルカメラやムービーカメラなどに広く使用されている。この液晶ディスプレイには画像表示のために偏光板が必須と

なっている。そして、液晶ディスプレイの品質の向上に合わせて、偏光板の品質 向上が要求されている。それと共に偏光板の保護膜である透明プラスチックフィ ルムも、より高品質であることが要望されている。

[0004]

. :

偏光板の保護膜などの光学用途フイルムについては、解像力やコントラストの表示品位から高透明性、低光学異方性、平面性、易表面処理性、高耐久性(寸度安定性、耐湿熱性、耐水性)、フイルム内および表面に異物がないこと、表面に傷がなく、かつ傷が付きにくいこと(耐傷性)、適度のフイルム剛性を有すること(取り扱い性)、そして適度の透水性など種々の特性を備えていることが必要である。

[0005]

これらの特性を有するフイルムの原料は、セルロースエステル類、ノルボルネン樹脂、アクリル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂などが挙げられるが、生産性や材料価格等の点からセルロースエステルが主に使用されている。特にセルローストリアセテートのフイルムは、極めて高い透明性を有し、かつ光学異方性が小さく、レターデーション値(Rth)が低いことから光学用途に特に有利に用いられている。

[0006]

これらのフイルムを製膜する方法としては、溶液製膜法、溶融製膜法および圧延法など各種の製膜技術が利用可能である。しかし、良好な平面性および低光学異方性を得るためには、溶液製膜法が特に適している。溶液製膜法は、高分子材料を溶媒に溶解した溶液(以下、ドープと称する)を流延ダイより支持体(例えば、流延ベルトや回転ドラムなどが挙げられ、本発明において流延ベルト、流延(回転)ドラムの総称名として用いる場合がある)上に流延して、乾燥、剥離してフイルムを得る方法である(例えば、非特許文献 1 参照。)。この方法で製造されるフイルムは、溶融押出法で得られるフイルムに比べ、光学等方性、厚み均一性に優れ、また異物も少ないため、偏光板保護フイルム、位相差フイルム、透明導電性フイルムなどのオプト・エレクトロニクス製品の用途として利用されている。

[0007]

【非特許文献1】

発明協会公開技報公技番号2001-1745号

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、偏光板保護フイルムや光学用のセルロースフイルムは、電子装置のコンパクト化で薄膜化のニーズが高まっている。しかし、フイルムを薄膜化するとレターデーション値(Rth)や引き裂き強度も厚みに比例して小さくなる。また、面内のレターデーション値(Re)の値が、用いられる製品の種類によっては、好ましくない値を有するフイルムが製膜されてしまう場合も生じていた。そのために、そのフイルムから光学機能性フイルムの一種である視野角拡大フイルムを作製すると、Rthが小さくなりすぎて、視野角を拡大する機能が充分に発現しないおそれがある。また、フイルムの引き裂き強度が小さくなることで、各種の製品として用いた際に充分な強度が得られない問題も生じていた。

[0009]

本発明の目的は、光学特性と強度に優れた薄手のセルロースエステルフイルム 及びその製造方法を提供することにある。また、そのフイルムを用いて構成され た各種の製品を提供することも目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明のセルロースエステルフイルムは、赤外線吸収光度スペクトルの $520 \, \mathrm{cm}^{-1} \sim 480 \, \mathrm{cm}^{-1}$ の範囲にピークを有している。また、本発明のセルロースエステルフイルムは、セルロースエステルと溶媒とからなるドープを流延して得られたセルロースエステルフイルムであって、その引き裂き強度が、 $6 \, \mathrm{g}$ 以上である。さらに、本発明のセルロースエステルフイルムは、赤外線吸収光度スペクトルの $520 \, \mathrm{cm}^{-1} \sim 480 \, \mathrm{cm}^{-1}$ の範囲にピークを有し、その引き裂き強度が、 $6 \, \mathrm{g}$ 以上である。

[0011]

前記セルロースエステルフイルムの厚さ方向のレターデーション値(Rth)

が、35 n m以上であることが好ましい。また、前記セルロースエステルフイルムのレターデーション値(Re)が、前記フイルムを製膜した際の搬送方向を正とし、-20 n m ~ 3 n m の範囲とすることが好ましい。さらに、前記セルロースエステルフイルムの厚さが、35 μ m ~ 65 μ m の範囲であることが好ましい。さらには、前記セルロースエステルが、セルロースアシレートであることが好ましく、より好ましくはセルロースアセテートであり、最も好ましくはセルローストリアセテートである。

[0012]

本発明のセルロースエステルフイルムの製造方法は、セルロースエステルなどの固形分と溶媒とからなるドープを流延ダイから支持体に流延し、ゲル膜を形成して製膜するセルロースエステルフイルムの製造方法において、前記ゲル膜を前記支持体から剥ぎ取った後に、前記ゲル膜中の溶媒量が、前記固形分に対して20重量%~100重量%のときに、前記ゲル膜を80℃~140℃の温度範囲に制御する工程を含む。また、本発明のセルロースエステルフイルムの製造方法は、セルロースエステルなどの固形分と溶媒とからなるドープを流延ダイから支持体に流延し、ゲル膜を形成して製膜するセルロースエステルフイルムの製造方法において、前記ゲル膜を前記支持体から剥ぎ取った後に、前記ゲル膜中の溶媒量が、前記固形分に対して20重量%~100重量%のときに、前記ゲル膜に25kg/m~250kg/mの張力を前記フイルムの幅方向に加える工程を含む。なお、前記ゲル膜を前記支持体から剥ぎ取った後に、前記ゲル膜中の溶媒量が、前記固形分に対して20重量%~100重量%のときに、前記ゲル膜を80℃~140℃の温度範囲に制御する工程を含むことが好ましい。

[0013]

本発明のセルロースエステルフイルムの製造方法は、前記ドープを流延後、前記ドープが5℃以下となる工程を含み、前記セルロースエステルフイルムの赤外線吸収光度スペクトルの520cm⁻¹~480cm⁻¹の範囲にピークを有することが好ましい。また、前記ドープを流延後、前記ドープが5℃以下となる工程を含み、前記セルロースエステルフイルムの引き裂き強度が6g以上であることが好ましい。さらに、前記ドープを流延後、前記ドープが5℃以下となる工程を含

み、前記セルロースエステルフイルムのレターデーション値(Rth)が、35 n m以上であることが好ましい。さらには、前記フイルムの赤外線吸収光度をオンラインで測定し、520 c m $^{-1}$ \sim 480 c m $^{-1}$ の範囲のピーク強度により、必要なフイルム物性を実現するため、前記乾燥温度または前記フイルム張力の少なくともいずれか 1 条件を最適化することが好ましい。

[0014]

本発明のセルロースエステルフイルムの製造方法は、セルロースエステルなどの固形分と溶媒とからなるドープを流延ダイから支持体に流延し、ゲル膜を形成、乾燥、張力付与により製膜するセルロースエステルフイルムの製造方法において、前記フイルムの赤外線吸収光度をオンラインで測定し、520cm⁻¹~480cm⁻¹の範囲のピーク強度により、必要なフイルム物性を実現するため、前記乾燥温度または前記張力付与の少なくともいずれか1条件を最適化する。

[0015]

本発明のセルロースエステルフイルムの製造方法には、前述したいずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造方法において、前記流延ダイに、マニホールドを複数有するマルチマニホールド流延ダイを用いて、前記支持体に前記ドープを同時もしくは逐次重層流延する方法も含まれる。また、前記ドープの流れに対して上流側にフィードブロックを備えた流延ダイを用いて、前記支持体に前記ドープを同時もしくは逐次重層流延する方法も含まれる。さらに、複数の単層流延ダイを用いて、前記支持体に前記ドープを同時もしくは逐次重層流延する方法も含まれる。

[0016]

前記セルロースエステルフイルムの厚さが、 20μ m~ 120μ mの範囲となるように製膜することが好ましく、より好ましくは 35μ m~ 65μ mの範囲で製膜することである。また、前記セルロースエステルが、セルロースアシレートであることが好ましく、より好ましくはセルロースアセテートであり、最も好ましくはセルローストリアセテートである。

[0017]

本発明には、前述したいずれか1つ記載のセルロースエステルフイルムの製造

方法を用いて製造されたフイルムを用いて構成された偏光板保護フイルム、光学機能性フイルム、偏光板、液晶表示装置などの各種製品も含まれる。

[0018]

. :

【発明の実施の形態】

[セルロースエステル]

本発明のフイルムの主原料には、セルロースエステルが用いられ、より好ましくはセルロースアシレートを用いることである。特に酢化度59.0%~62.5%のセルローストリアセテート(以下、TACと称する)を用いることが最も好ましい。TACから製膜されたTACフイルムを用いて構成された偏光板保護フイルムは、光学特性の機能、寸法の安定性に優れている。なお、原料としてTACを用いた場合に、その粘度平均重合度、200~400の範囲のものを用いることが好ましく、より好ましくは250~350であり、最も好ましくは、270~330の範囲のものを用いることである。また、そのTACの平均酢化度は60%~62%のものが好ましく、酢化度のばらつきは、±0.2%以内であることがより好ましい。

[0019]

[溶媒]

本発明に用いられるドープを調製するための溶媒は、公知のいずれの溶媒をも用いることができる。特には、メチレンクロライド(ジクロロメタン)などのハロゲン化炭化水素類、エステル類、エーテル類、ケトン類、アルコール類などが好ましく用いられるが、これらに限定されるものではない。また、これら溶媒を複数混合させた溶媒からドープを調製し、そのドープからフイルムを製膜することもできる。なお、本発明において結晶化しているセルロースエステルフイルムを得るためには、主溶媒には、良溶媒であるジクロロメタンもしくは酢酸メチルとアセトンとの混合溶媒を用いて、貧溶媒であるアルコール類を混合した溶媒を用いることが好ましい。アルコール類には、メタノール、nーブタノールを混合して用いることが最も好ましい。良溶媒と貧溶媒との混合比は、95重量%:5重量%~70重量%:30重量%の範囲であることが好ましいが、この範囲に限定されるものではない。また、セルロースエステルと溶媒との混合方法は、始め

に前記良溶媒と貧溶媒とから混合溶媒を作製し、その混合溶媒にセルロースエス テルを仕込むことが好ましいが、この方法に限定されるものではない。

[0020]

「添加剤」

ドープには、公知の添加剤のいずれをも添加させること可能である。添加剤としては、可塑剤、紫外線吸収剤、マット剤などが挙げられるがこれらに限定されるものではない。また、ドープ中には、他の添加剤としてタルクなどを添加することも可能である。これらの添加剤は、ドープを調製する際に同時に混合することも可能である。また、ドープを調製した後、移送する際に静止型混合器などを用いてインライン混合することも可能である。なお、本発明において製造されるフイルムは結晶化が進んでいるために、通常の製膜法で製造されるフイルムより硬いものが得られる。そこで、フイルムとしての取り扱いを容易にするために、可塑剤を原料であるセルロースエステルに対して8重量%~20重量%、ドープに含有させることが好ましく、より好ましくは10重量%~18重量%であり、最も好ましくは12重量%~16重量%である。また、可塑剤に、トリフェニルホスフェート(以下、TPPと称する)、ビフェニルジフェニルホスフェート(以下、BDTと称する)などを用いると、製造されたセルロースエステルフイルムの強度を保ちつつ、柔軟性も生じて、取り扱いが容易になるがこれらの可塑剤に限定されるものではない。

[0021]

[ドープの調製]

前述したポリマー、添加剤を前述した溶媒に仕込んだ後に、公知のいずれかの溶解方法により溶解させドープを調製する。このドープはろ過により異物を除去することが一般的である。ろ過には濾紙、濾布、不織布、金属メッシュ、焼結金属、多孔板などの公知の各種濾材を用いることが可能である。ろ過することにより、ドープ中の異物、未溶解物を除去することができ、製品フイルム中の異物による欠陥を軽減することができる。

[0022]

また、一度溶解したドープを加熱して、さらに溶解度の向上を図ることもでき

る。加熱には静置したタンク内で撹拌しながら加熱する方法、多管式、静止型混合器付きジャケット配管等の各種熱交換器を用いてドープを移送しながら加熱する方法などがある。また、加熱工程の後に冷却工程を実施することも可能であり、装置の内部を加圧することにより、ドープの沸点以上の温度に加熱することも可能である。これらの処理を施すことにより、微小な未溶解物を完全に溶解することができ、フイルムの異物の減少、ろ過の負荷軽減をはかることができる。

[0023]

[フイルムの製造方法]

. :

図1はフイルムの製膜ライン10の概略図を示している。なお、ドープの主原料としてTACを用いて説明するが、本発明において主原料に他のセルロースエステルを用いてもよい。ミキンシングタンク11内に仕込まれたドープ12は、撹拌翼13で撹拌されて均一に調製される。ドープ12は、ポンプ14によりろ過装置15に送られて不純物が除去され、一定の流量で流延ダイ16に送られ、流延ドラム17上に流延される。流延ドラム17は、温度調整装置18により5℃以下になっている。なお、ドープ12の流延の際に、乾燥後のフイルムの厚さが、20μm~120μmの範囲、より好ましく35μm~65μmの範囲になるように流延速度を調整する。具体的には、流延速度が45m/min~100m/minの範囲であることが好ましいが、この範囲に限定されるものではない。ドープ12を流延ドラム17上で5秒以上冷却乾燥させ、ゲル膜20を形成する。

[0024]

そして、冷却して固化しているゲル膜20を剥取ローラ21により剥ぎ取って、直ちにテンタ式乾燥機(以下、テンタと称する)22に送り込む。この時のゲル膜20は、固形分(TAC及び必要に応じて添加されている添加剤)に対して200重量%~300重量%の溶媒を含んでいる。テンタ22を用いて、段階的に100重量%まで乾燥させる。さらに20重量%から100重量%の領域で後述する工程を通ることがTACフイルムを結晶化させるために好ましい。

[0025]

テンタ22によりゲル膜20(なお、以下の説明においては、ゲル膜とは、テ

ンタ式乾燥機22内で溶媒の揮発が進んでフイルムになっている場合も含む意味で用いる)の両端を保持して張力が与えられつつ乾燥される。この際に与えられる張力は、ゲル膜(フイルムとみなすこともできる)20の幅方向に25kg/m~250kg/mの範囲であることが好ましいが、この範囲に限定されるものではない。また、テンタ22によりゲル膜20を乾燥させるため、その温度を80℃~140℃の温度範囲にすることが好ましいが、この範囲に限定されるものではない。また、テンタ22を通過する時間、すなわち、ゲル膜20に張力が与えられ、加熱される時間は、1min~5minの範囲であることが好ましいが、この範囲に限定されるものではない。このようにして、張力が与えられ加熱されたゲル膜20は、フイルム23となって送り出される。

[0026]

テンタ22によってゲル膜20に与えられる張力と加熱温度は、段階的に条件を変えることで、より結晶化が進んだフイルム23を得ることができる。例えば、テンタを多数の区画に分割し、前述した温度範囲内で徐々にゲル膜の温度を上昇させて、張力も徐々に大きくすることにより、ゲル膜中のTACが配列しやすくなり、結晶化度が上昇する。なお、ゲル膜からフイルムを形成する方法として、前述したフイルムの製造方法では、テンタを用いたが、本発明は、それに限定されるものではない。

[0027]

フイルム23は、複数のローラ24が備えられた乾燥ゾーン25でさらに乾燥されたのち、冷却ゾーン26をローラ27により搬送されて冷却(室温程度までが好ましいが特に限定されない)される。冷却ゾーン26から送り出されたフイルム23は、ローラ28で搬送され、巻取機29に巻き取られる。

[0028]

フイルム製膜ライン10には、赤外線吸収光度計(通常、IRと称される)3 0がオンラインで備えられていることが本発明においてより好ましい。赤外線吸収光度計30により巻き取り前のフイルム23の520cm⁻¹~480cm⁻¹の範囲の波数領域(以下、この波数の範囲を波数領域Aと称する)のスペクトルを測定し、ピークの有無、大小によりフイルム23中のポリマー(セルロースエス テル)の結晶化度を見積もることが可能となる。この点については、後に図5及び図6を用いて説明する。フイルム製膜ライン10を制御している制御部(図示しない)に、この結晶化度の情報が送信されると、制御部は最適な製膜条件となるように各機器を制御する。この制御を短時間で行うため、赤外線吸収光度計には、フーリエ変換赤外線吸収光度計(通常、FT-IRと称される)を用いることが最も好ましい。

[0029]

なお、前記説明では、流延ダイを1基用いて、単層流延を行なった。しかし、本発明のセルロースエステルフイルムの製造方法は、単層流延法に限定されるものではない。図2ないし図4に他の実施形態の要部断面図を示す。図2は、複数のマニホールド40,41,42を有する(図2では、3箇所)マルチマニホールド流延ダイ43を示している。それぞれのマニホールド40~42にドープ44a,44b,44cが供給され(供給用配管は省略している)、流路45で合流して、支持体46にドープ44を流延して、ゲル膜47を形成する。このゲル膜47から図1に示したフイルム製膜ライン10によりフイルムを製造することができる。

[0030]

図3に逐次流延法に用いられる装置の要部概略断面図を示す。本実施形態では、3個の流延ダイ50,51,52が支持体53上に配置されている。各流延ダイ50~52には、それぞれドープ54a,54b,54cが図示しない供給管から送液されて、それらドープを逐次的に流延して、ゲル膜55を形成する。なお、本発明において、逐次流延によるフイルムの製造は図示した3基の流延ダイを用いた実施形態に限定されず、2基又は4基以上の流延ダイを支持体上に配置したものでも良い。このゲル膜55から図1に示したフイルム製膜ライン10によりフイルムを製造することができる。

[0031]

図4に更に他の実施形態の要部概略断面図を示す。本実施形態では、流延ダイ60のドープ送液方向の上流側にフィードブロック61が取り付けられている。フィードブロック61には、ドープ62a,62b,62cが送液されて流路6

3で合流した後に、流延ダイ60に送液される。流延ダイ60に設けられているマニホールド64で流延幅に拡幅した後に、スリット65を通り、支持体65上に流延されて、ゲル膜66を形成し、図1に示したフイルム製膜ライン10によりフイルムを製造することが可能となる。なお、本発明において支持体には流延ドラム、流延ベルトのいずれをも用いることができる。また、前述した同時重層流延と逐次重層流延とを組み合わせた重層流延を行うことも可能である。本発明において支持体には流延ベルトと流延ドラムのいずれをも用いることができる。

[0032]

前述した製造方法により得られたセルロースエステルフイルム(特に、セルローストリアセテートフイルムが好ましい)は、偏光板保護フイルムとして用いることができる。この偏光板保護フイルムをポリビニルアルコールなどから形成された偏光膜の両面に貼付することで偏光板を形成することができる。さらに、上記フイルム上に光学補償シートを貼付した光学補償フイルム、防眩層をフイルム上に形成した反射防止膜などの光学機能性フイルムとして用いることもできる。これら製品からは、液晶表示装置の一部を構成することも可能である。

[0033]

「フイルムの特性]

(1) 引き裂き強度

引裂強度を測定することにより、前述した製造方法から得られたフイルムを偏 光板保護フイルムなどの製品として用いた場合に、充分な強度を有しているか否 かについての知見が得られる。通常、前述した各種の製品に用いる際には、6 g 以上であれば問題が無く、本発明に係るセルロースエステルフイルムは、製品と して用いた場合に、充分な強度を有していることが分かる。

[0034]

フイルムを幅64mm×長さ50mmに切断してサンプルフイルムを作製する。このサンプルフイルムを温度28℃、相対湿度65%の室内で2時間以上調湿する。ISO6383/2-1983の規格に従い、軽荷重引裂強度試験器を用いて、引き裂きに要する荷重を求める。フイルムの流延方向とそれに直交する方向と測定して、それらの平均値を引き裂き強度の値とする。

[0035]

前述したように本発明に係るセルロースエステルフイルムは、その厚さを35 μ m ~ 65 μ m と薄膜化しても充分な引き裂き強度を有している。これは、おそらくセルロースエステルポリマーの結晶化部分が大きいフイルムが得られたと考えられる。また、本発明のセルロースエステルフイルムの製造方法は、乾燥後の膜厚が20 μ m ~ 1 20 μ m o 範囲のフイルム製膜にも適用することが可能であるが、膜厚は前述した範囲に限定されるものではない。

[0036]

(2) 厚さ方向のレターデーション (Rth)

前述した方法で製造されたセルロースエステルフイルム(特に、TACフイルム)について、厚さ方向のRthが35nm以上であると、そのフイルムを視野角拡大フイルムに用いた際に、視野角を広げる効果が充分に発現するために好ましい。なお、厚さ方向のRthとは、下記式(1)で表される。

 $R t h = \{ (n x + n y) / 2 - n z \} \times d \cdot \cdot (1)$

なお、前記式中のnx,ny,nzは、フイルムの長手方向,幅方向、フイルムの厚さ方向の屈折率を表しており、エリプソメータ(偏光解析計)を用い、波長は632.nmで測定された値である。また、dは、フイルムの平均厚さ(nm)を示している。

[0037]

通常、ポリマーから作製されたフイルムは、厚さが薄くなるほどRthの値も小さくなる。しかしながら、本発明に係るセルロースエステル(特にTAC)フィルムを結晶化させた場合には、従来はランダムに配置していたポリマーが、配向性を持つために、光学特性においても特定の1軸に対する偏光度が上昇する。そのため、上記(1)式において、フイルムの平均厚さ d が小さくなった場合にも、n x、n y の少なくともいずれか一方の方向において、フイルム内のポリマーが配向するために、フイルム厚さが8 0 μ m程度の従来のものとほぼ同一のRthを有する薄膜フイルムを得ることができる。特に、3 5 μ m μ 6 5 μ m 程度の薄膜フイルムであっても、従来の0 8 0 μ m の厚さのフイルムと同様に視野角拡大フイルムとして用いることができる。

[0038]

(3) 面内レターデーション(Re)

前述した方法で製造されたセルロースエステルフイルム(特に、TACフイルム)について、流延方向の配向を正とした場合に、面内レターデーション(Re)が-20nm~3nmの範囲であると、偏光板保護フイルム、光学機能性フイルム(視野角拡大フイルムなど)などの光学用フイルムとして用いることができる。なお、面内のReとは、下記式(2)で表される。

 $Re = (nx - ny) \times d \cdot \cdot (2)$

なお、前記式中のnx, ny, dは、式(1)と同一である。

[0039]

(4) 赤外線吸収光度スペクトルの測定

本発明者らは、図5に示すように波数領域A(520cm $^{-1}$ ~480cm $^{-1}$)にピークA 1 が見られると、フイルムの引き裂き強度が6g以上になることを見出した。これは、フイルム中のポリマーが結晶化して、フイルム強度が増したものと思われる。また、このピークA 1 の吸光度の相対値と、引き裂き強度の大小の相関があることも見出した。吸光度の相対値は、ピークA 1 のベースライン bとなる接線を用いる。ピークの最大吸光度 I tとし、その波数におけるベースライン bとなる接線を用いる。ピークの最小吸光度 I bとする。これらの相対値(I t -I b)を I R I R I P I P I P I P I R I P

[0040]

なお、比較のため、従来の製造方法により得られたセルロースエステルフイルムの赤外線吸収光度スペクトルを図6に示す。図6から波数領域Aにピークの肩A2が見られるが、明確なピークとはなっていないことが分かり、従来のセルロースエステルフイルムでは、ポリマーの結晶化が進行していないと思われる。

[0041]

以上説明したように、本発明のようにフイルムを溶液製膜法により製造する場合には、支持体上では、ドープは冷却されてゲル化して、ゲル膜として支持体から剥ぎ取られる。この冷却ゲル化により、後工程でポリマーが再配列しやすい種

(微結晶)が形成される。その後に乾燥及び延伸する際に、ゲル膜中に含まれるセルロースエステル(より好ましくはTAC)の再配列が行なわれ、フイルム状になる。そこで、乾燥条件、延伸条件のすくなくとも1つの条件を最適化することにより、任意のフイルム、すなわち任意の硬さ(引き裂き強度など)や光学特性(レターデーション値など)を有するフイルムを得ることが可能となる。また、IRスペクトルをオンラインで測定することにより、容易にこれらのフイルム物性をオンラインで定量化することが可能となり、工程条件を効率的に最適化できる。

[0042]

【実施例】

, ?

以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明の態様は、これに限定されない。また、セルロースエステルフイルムの製造方法については、実施例1で詳細に説明し、実施例2ないし実施例5並びに比較例1ないし4については、実施例1と同じ条件については説明を省略している。始めに、ドープの調製を説明し、次にフイルムの製造方法を説明する。また、各実験条件と評価結果について後に表1にまとめて示す。

[0043]

[実施例1]

(ドープの調製)

フイルム製造用のドープは、下記に示す化合物を前述したドープ調製法により 調製した。

木材パルプから合成されたセルロースアセテート(酢化度62%) 20重量部可塑剤(TPP:BDP=2:1)2.2重量部

紫外線吸収剤 (2, 4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルアニリノ)-1, 3, 5-トリアジン)

0. 4 重量部

ジクロロメタン

64 重量部

メタノール

16重量部

nーブタノール

4 重量部

得られたドープの固形分に対する溶媒の重量比は、約372重量%であった。

[0044]

(フイルムの製造)

. .

図1に示したフイルム製膜ライン10を用いて前述したドープ12を流延ダイ16から-5℃に冷却された流延ドラム17上に流延速度を60m/minとして、また乾燥後のフイルム23の膜厚が 40μ mとなるように流延した。そして、流延ドラム17上で10秒間移動しながら冷却して、ゲル膜20として剥取ローラ21により剥ぎ取った。この際に、ゲル膜20の一部を切断して、ゲル膜20中の固形分に対する溶媒の重量比を求めたところ、220重量%であった。テンタ22によりゲル膜20中の溶媒量を100重量%まで乾燥した後に、さらにテンタ22により、60kg/mの張力を長尺帯状のゲル膜20の両辺から加えた。また、テンタ22内のゲル膜20の表面温度が120℃となるように、テンタ22内の温度を調整した。

[0045]

テンタ22によりゲル膜20から自己支持性を有するフイルム23が送り出され、120℃~145℃の温度範囲に温調されている乾燥ゾーン25内を12分間通して,フイルム23を乾燥した後に、冷却ゾーン26で室温に戻した。後述する赤外線吸収光度スペクトルを赤外線吸収光度計30により測定した後に、巻取機29に巻き取った。

[0046]

(フイルムの評価)

このフイルム23の赤外線吸収光度スペクトルを赤外線吸収光度計30により測定したところ、前述した波数領域AのIRスペクトルは、0.1であった。なお、赤外線吸収光度計30には、日本分光(株)製のフーリエ変換赤外分光光度計FTIR350を用いた。また、オンライン測定用にウェブセンサとしてDSW010を用い、フーリエ変換赤外分光光度計とは光ファイバにより接続した。このフイルムの引き裂き強度は、12.0gであった。さらに、Rth,Reを前述した各方法により測定したところ、42nm,1.2nmであり、良好な強度と光学特性を有するフイルムが得られた(O)。

[0047]

[実施例2]

, t

実施例2では、テンタ22によってゲル膜20の表面温度を135℃とした以外は、実施例1と同じ実験条件で行なった。結果は後に表1にまとめて示す。

[0048]

「実施例3]

実施例3では、ゲル膜へ与える張力を120kg/mとした以外は、実施例1 と同じ実験条件で行なった。結果は後に表1にまとめて示す。

[0049]

[実施例4]

実施例4では、流延ドラムの温度を5 \mathbb{C} とした以外は、実施例1 と同じ実験条件で行なった。結果は後に表1 にまとめて示す。

[0050]

[実施例5]

実施例 5 では、乾燥後のフイルム厚さを 6 0 μ mとなるように流延し、ゲル膜 へ与える張力を 9 0 k g/mとした以外は、実施例 1 と同じ実験条件で行なった

[0051]

[比較例1]

比較例1では、テンタ22によってゲル膜20の表面温度を70 \mathbb{C} とし、張力を100kg/mとした以外は、実施例1と同じ実験条件で行なった。このフイルムの引き裂き強度は、5.0gであった。また、Rth, Reも、30nm, 0.5nmであり、強度も弱く、光学特性にも難がある(\times)フイルムであった

[0052]

[比較例2]

比較例2では、乾燥後のフイルム厚さが 40μ mとなるように流延し、テンタ 22によってゲル膜20の表面温度を700とし、張力を300kg/mとした 以外は、実施例1と同じ実験条件で行なった。結果は後に表1にまとめて示す。

なお、本比較例では、目標とするフイルム厚さが40μmであり、張力を300 kg/mとしたため、製膜中で薄い軟膜が切断し、フイルムを製膜することができず、評価を行うこともできなかった(-)。

[0053]

[比較例3]

比較例 3 では、流延ドラム 1 7 の温度を 1 5 \mathbb{C} に調整した以外は、実施例 1 と同じ実験条件で行なった。結果は後に表 1 にまとめて示す。

[0054]

[比較例4]

比較例4では、流延ドラム17の温度を15 \mathbb{C} に調整し、ゲル膜の温度を70 \mathbb{C} とし、与える張力を20 k g/mとした以外は、実施例1と同じ実験条件で行なった。結果は後に表1にまとめて示す。

[0055]

【表1】

	流延ドラムの温度	ゲル膜の温度	ゲル膜へ与える張力	フイルムの厚さ	フイルムの R ピーク	引き裂き強度	Rth	Re	評価
	(°C)	(°C)	(kg/m)	(μm)		(g)	(nm)	(nm)	
実施例1	-5	120	60	40	0. 1	12.0	42	1.2	0
実施例2	-5	135	60	40	0. 13	15.0	50	-1.5	Ō
実施例3	-5	120	120	40	0. 15	16.0	53	-2.2	0
実施例4	5	120	60	40	0.08	10.0	39	1.9	0
実施例5	-5	120	90	60	0.14	15.0	52	2.0	0
比較例1	-5	70	100	40	なし	5.0	30	0. 5	×
比較例2	-5	70	300	40	_				
比較例3	15	120	60	40	0.02	5. 5	32	0.6	×
比較例4	15	.70	20	40	なし	5.0	25	4	×

Rth・・フイルムの厚さ方向のレターデーション値 Re・・フイルムの面内のレターデーション値 比較例2の実験ではフイルムの製膜が不可能であった

[0056]

【発明の効果】

以上のように、本発明のセルロースエステルフイルムによれば、赤外線吸収光度スペクトルの520~480cm⁻¹の範囲のピークの有無により、フイルムの結晶化度を容易に知ることができる。その範囲にピークを有すると、フイルムを薄膜にしてもポリマーの結晶化により充分な引き裂き強度を有しているため、そのフイルムからは、充分な強度を有する各種の製品を作製することができる。ま

た、フイルムの結晶化によりセルロースエステルポリマーが配向してフイルムを 形成しているため、薄膜化によるRthの低下を抑制することが可能となる。

[0057]

以上のように本発明のセルロースエステルフイルムの製造方法によれば、セルロースエステルなどの固形分と溶媒とからなるドープを流延ダイから支持体に流延し、ゲル膜を形成、乾燥、張力付与により製膜するセルロースエステルフイルムの製造方法において、前記フイルムの赤外線吸収光度をオンラインで測定し、520cm⁻¹~480cm⁻¹の範囲のピーク強度により、必要なフイルム物性を実現するため、前記乾燥温度または前記張力付与の少なくもいずれか1条件を最適化をオンラインで行うことが可能となり、良好な強度と光学特性を有するフイルムを連続して製膜することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係るセルロースエステルフイルムの製造方法に用いられる製膜ラインの概略図である。

【図2】

本発明に係るセルロースエステルフイルムの製造方法に用いられる流延ダイの 一実施形態の概略断面図である。

【図3】

本発明に係るセルロースエステルフイルムの製造方法に用いられる流延ダイの他の実施形態の概略断面図である。

【図4】

本発明に係るセルロースエステルフイルムの製造方法に用いられる流延ダイの他の実施形態の概略断面図である。

【図5】

本発明に係るセルロースエステルフイルムの赤外線吸収光度スペクトルの要部 拡大図である。

【図6】

従来のセルロースエステルフイルムの赤外線吸収光度スペクトルの要部拡大図

である。

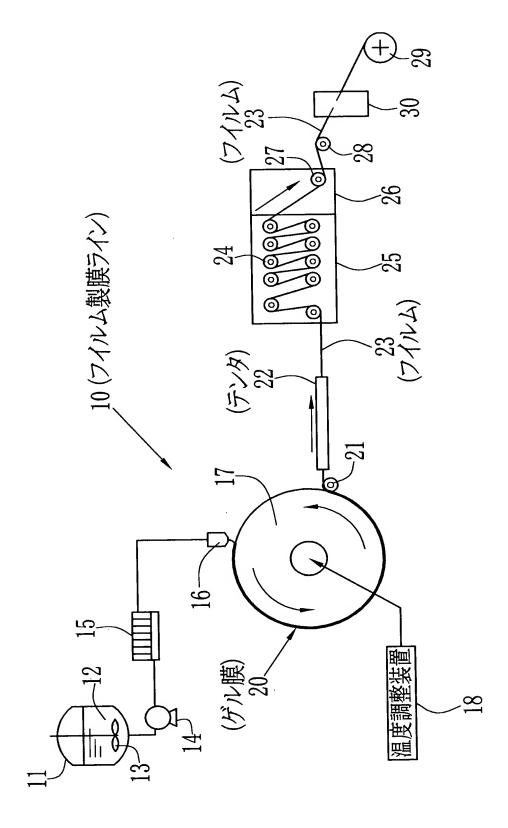
【符号の説明】

- 10 製膜ライン
- 12 ドープ
- 20 ゲル膜
- 22 テンタ式乾燥機
- 23 フイルム
- 30 赤外線吸収光度計
- A 波数領域

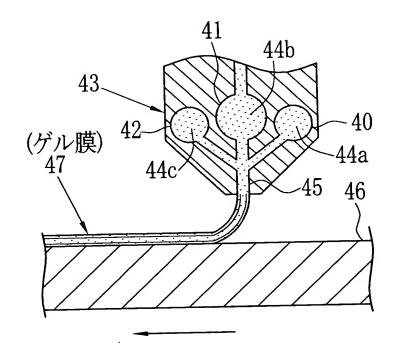
【書類名】

図面

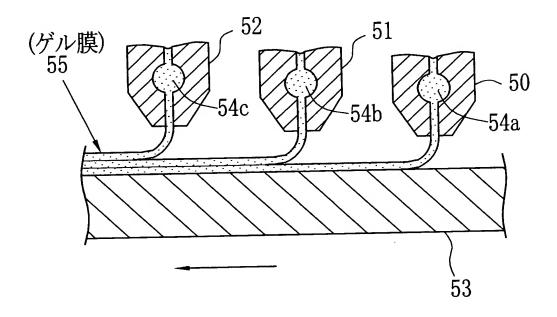
【図1】



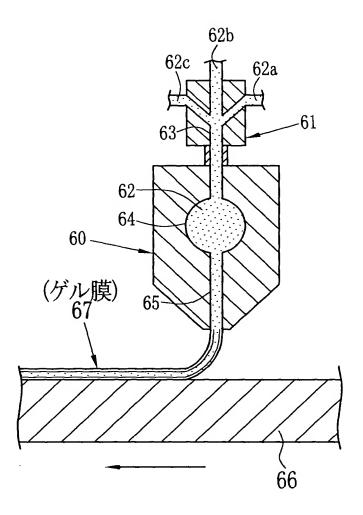
【図2】



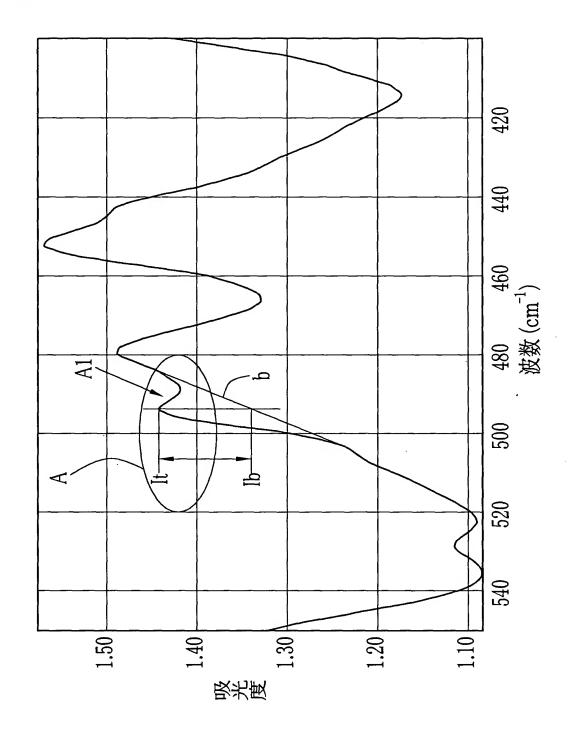
【図3】



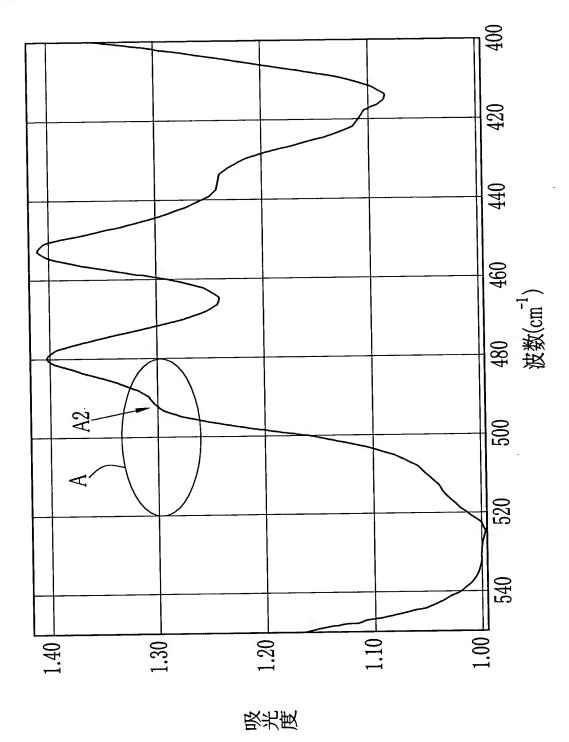
【図4】



【図5】



【図6】



出証特2003-3026274

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 強度に優れ、好ましい光学特性を有する薄膜化したセルロースエステルフイルムを得る。

【解決手段】 ドープ12をセルロースエステル、添加剤などの固形分を混合溶媒に溶解して調整した。流延ダイ16から-5℃の流延ドラム17上に乾燥後の膜厚が40μmとなるように流延し、ゲル膜20としてローラ21により剥ぎ取った。ゲル膜20中の溶媒が固形分に対して100~20重量%の間で、テンタ22によって60kg/mの張力を加え、温度を120℃としてフイルム23を得た。フイルム23のIRスペクトルには、520~480cm⁻¹に結晶化ポリマーを示すピークが見られた。フイルム23の引き裂き強度は12g、Rthは42nm,Reは1.2nmであり、薄膜化したフイルム23であっても、ポリマーが結晶化しているため充分な強度と光学特性を有している。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

•••

[000005201]

1. 変更年月日

1990年 8月14日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社